

Physique des semi-conducteurs: Cours 01

Chapitre I: Définition des semi-conducteurs (s/c)

• Intro:

L'industrie des s/c a moins de 70 ans (avant 1947)

1947: Découverte et fabrication du 1er transistor
≡
oooo

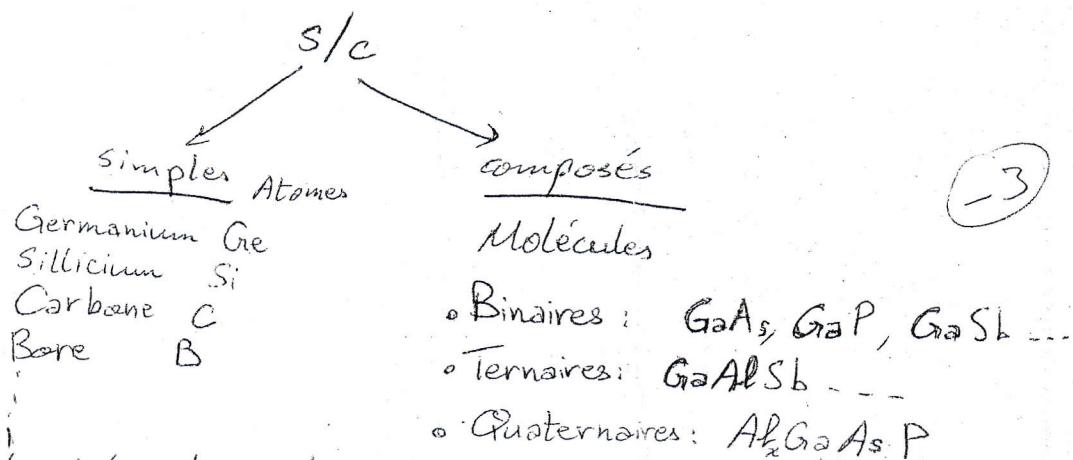
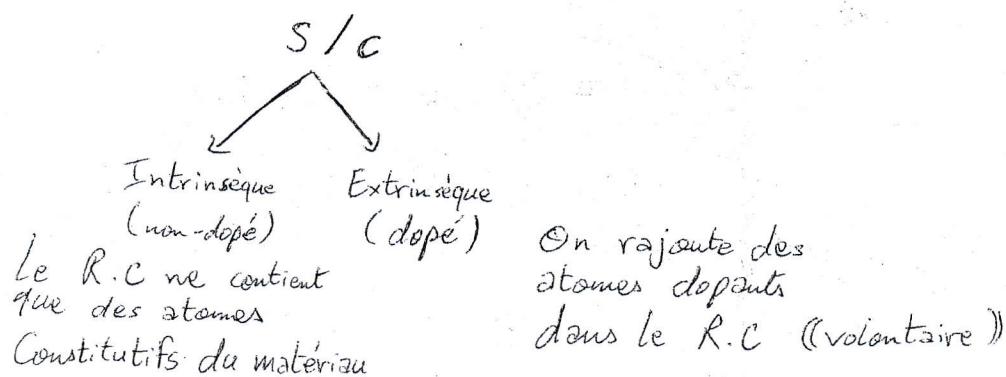
1999: Transistor **Mos** (échelle 20nm)

(160 milliards d'informations logiques)

En 2012, INTEL a acquis 16,4% du marché mondial des s/c

• Éléments semi-conducteurs:

• Définition: On désigne sous le nom de semi-conducteurs des corps qui sont différents des isolants et des métaux



• La conductivité dans les semi-conducteurs:

La grandeur fondamentale qui caractérise les s/c est la conductivité

$$i = \frac{d\varphi}{dt} = \int_{(S)} \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

\vec{J} : densité du courant avec $\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$

$$\text{avec } \sigma \propto q n \mu \quad \begin{matrix} \text{densité} \\ \text{des porteurs} \end{matrix}$$

Conductivité

Champ
Électrique

$$\begin{matrix} \text{proportion} \\ \text{charge} \\ \text{des porteurs} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Mérité} \\ \text{des porteurs} \end{matrix}$$

①

• Valeurs caractéristiques: ~~équation~~

* Dans les isolants: $\nabla_i < 10^{-4} \text{ n}^{\text{!}} \cdot \text{cm}^{-1}$

* Dans les métaux: $10^3 < \nabla_m < 10^4 \text{ n}^{\text{!}} \cdot \text{cm}^{-1}$

* Dans les S/C: On note n la concentration des électrons
On note p la concentration des trous

$$10^{13} / \text{cm}^3 < \frac{n}{p} < 10^{19} / \text{cm}^3$$

$$10^{-4} < \nabla_{\text{S/C}} < 10^3 \text{ n}^{\text{!}} \cdot \text{cm}^{-1}$$

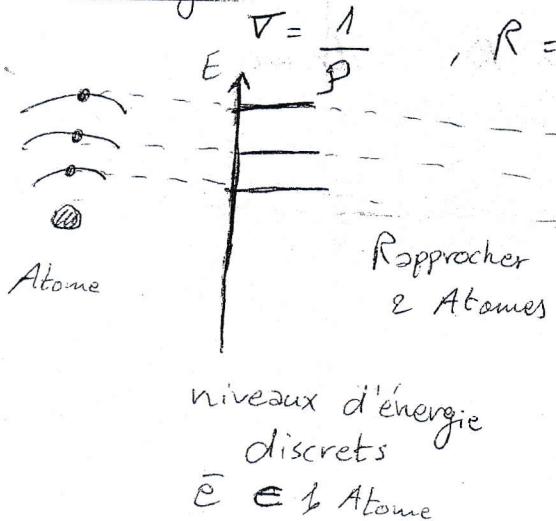
• Remarque: $\nabla_{\text{S/C}} = f(T, \vec{E}, \vec{B}, \text{Dopage} \dots)$

$$\text{à } T = 0^\circ \text{K} : \nabla_{\text{S/C}} = 0 \text{ n}^{\text{!}} \cdot \text{cm}^{-1}$$

$$I_a = \frac{1}{T_0} \Rightarrow I \approx 0$$

$\underset{T=0^\circ \text{K}}{\text{S/C}} \equiv \text{Isolant parfait}$

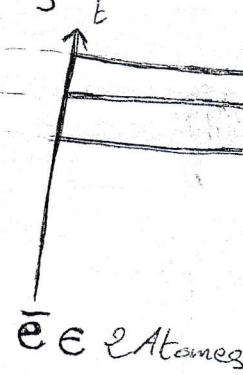
Bandes d'énergie:



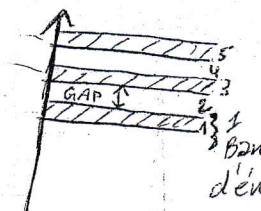
$$R = P \cdot \frac{L}{S}$$

Rapprocher 2 Atomes

niveaux d'énergie discrets
 $e^- \in 1 \text{ Atome}$



Acueillir 2 é



Corps s/c

* Bandes : 1, 3, 5

les bandes permises

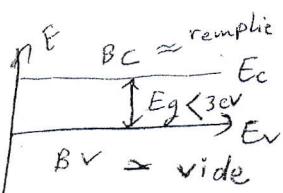
* Bandes : 2, 4

les bandes non-permises
(interdites)

- Pour un s/c intrinsèque excité:

les é qui participent aux liaisons covalentes occupent des bandes d'énergie permises qu'on appelle bandes de valence "BV"

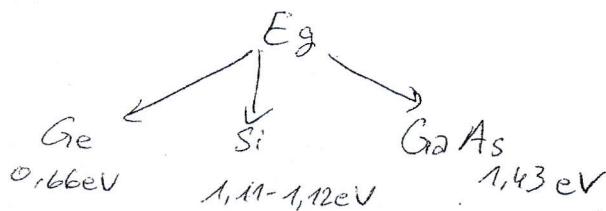
Pour casser une liaison covalente, on donne un min d'énergie E_g qu'on appelle GAP



BC : Bande de conduction

L' E_g est une caractéristique des s/c

(-2)

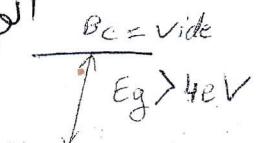


- Pour des métaux (Conducteurs): الكتاف

$\exists 10^{23} \text{ é libres/cm}^3$ à T à pureté

Chevauchement des bandes d'énergie $\frac{BC}{BV}$

- Pour les isolants: العزل



$BV = \text{remplie}$

(3)

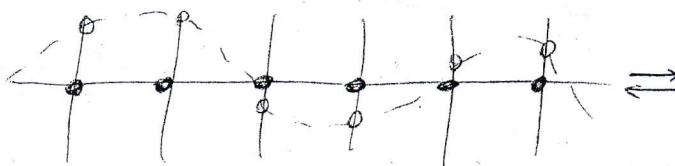
Défauts dans les SIC

Les défauts existent dans tous les RC autrement dit le réseau parfait n'existe pas, ces défauts peuvent être thermiques, électroniques, ou atomiques.

Type	Nom du défaut
Thermique	photons
Électronique	Création d'une paire é-e-trous (e-t)
Atomique	Ponctuel : Absence d'un atome Atome en interstitielle Présence d'un atome étranger Linéaire : Absence d'une rangée d'atomes Planaire : Présence de plusieurs orientations dans un même cristal

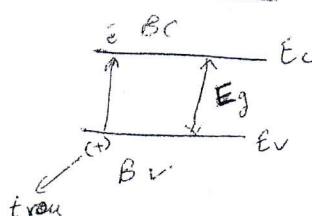
Défaut thermique :

Le SIC est soumis à une température T .



Défaut électronique :

Plus $T \uparrow$ Plus l'atome s'éloigne de sa position d'équilibre



Défaut atomique :

1) Défaut ponctuel:

a- Lacune
(Absence d'un atome)
Schottky

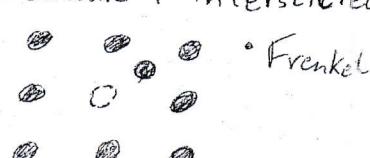


Réseau cristallin (géométrie)

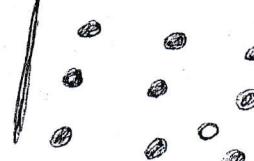
Atome étranger

Souvent ils co-existent

b- Lacune + interstitielle



c- Interstitielle



d- Substitutionnelle

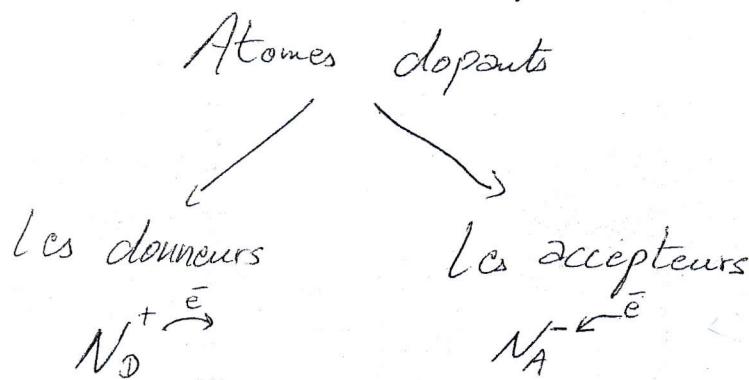


Les défauts introduisent des niveaux d'énergie dans le gap

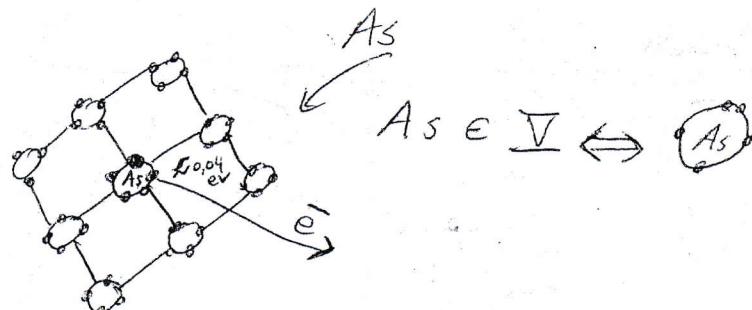
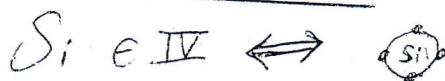
Impuretés de dopage: p et n type

Atomes dopants
R.C.

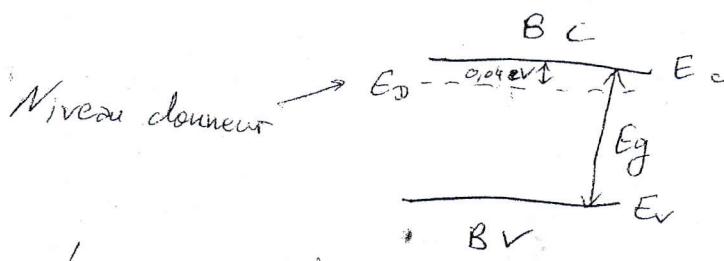
Contrairement aux défauts le dopage est volontaire, il consiste à introduire les atomes dopants dans le R.C., cette opération est appelée le dopage.



• Les donneurs:



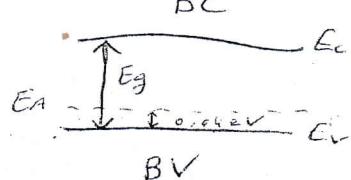
Il suffit d'une énergie de 0,04 eV pour arracher le cinquième é qui n'est pas dans une liaison covalente et par conséquent $As \rightarrow As^+ + 1e^-$ Libre



• Les accepteurs:

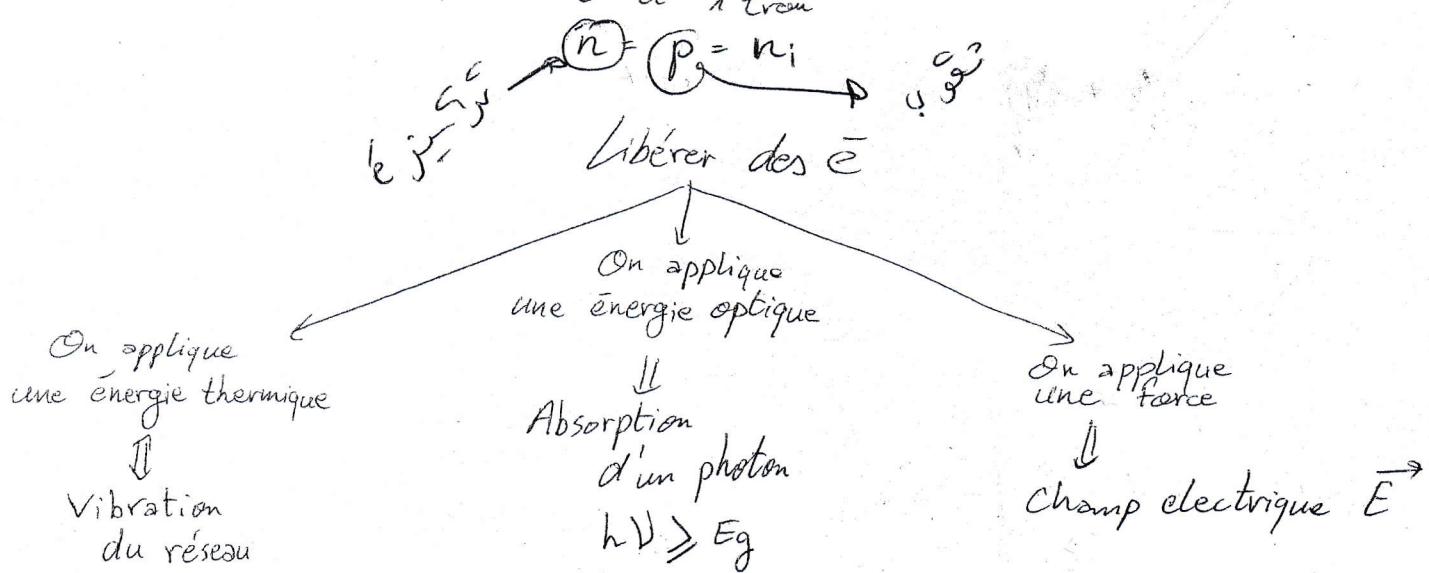
R. Si

Chaque trou va être occupé par un é

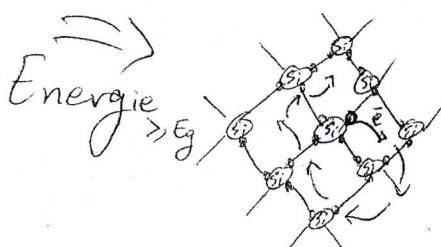


Conduction dans les SIC intrinsèques:

Dans un SIC intrinsèque, l'origine des électrons libres est la rupture de liaisons covalentes : 1 é et 1 trou



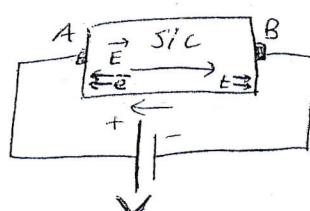
a) Application d'une énergie:



Ce double déplacement crée un courant électrique

b) Application d'un champ électrique \vec{E} :

$$\vec{I} = 0$$



$$\vec{E} = -\text{grad } V$$

$$n = P \text{ (intrinsèque)} \\ \vec{I} \approx 0$$

$$\vec{F}_e = -q\vec{E} \\ \vec{F}_t = +q\vec{E}$$

\Rightarrow Orientation du mvt

les électrons se déplacent dans le sens contrair de \vec{E}

les trous se déplacent dans le même sens de \vec{E}

La conductivité intrinsèque:

$$\vec{E} : \vec{V_n} = \gamma_n \vec{E} \\ E : \vec{V_p} = \gamma_p \vec{E}$$

Mobilité

Sous l'action du champ électrique, les porteurs de charge ($e-t$) acquièrent une vitesse

$$\vec{V} = \vec{V_n} + \vec{V_p} = q_n \gamma_n + q_p \gamma_p$$

06/09/00, 38/74

Or, pour un SIC intrinsèque on a $n = p = n_i$, par conséquent:

$$\vec{V}_{in} = q n_i (\gamma_n + \gamma_p)$$

1000 Milliards d'Atomes de si

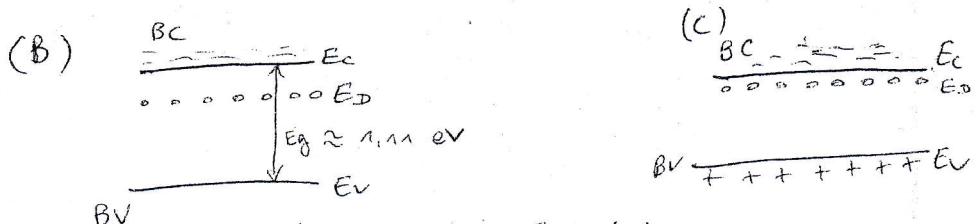
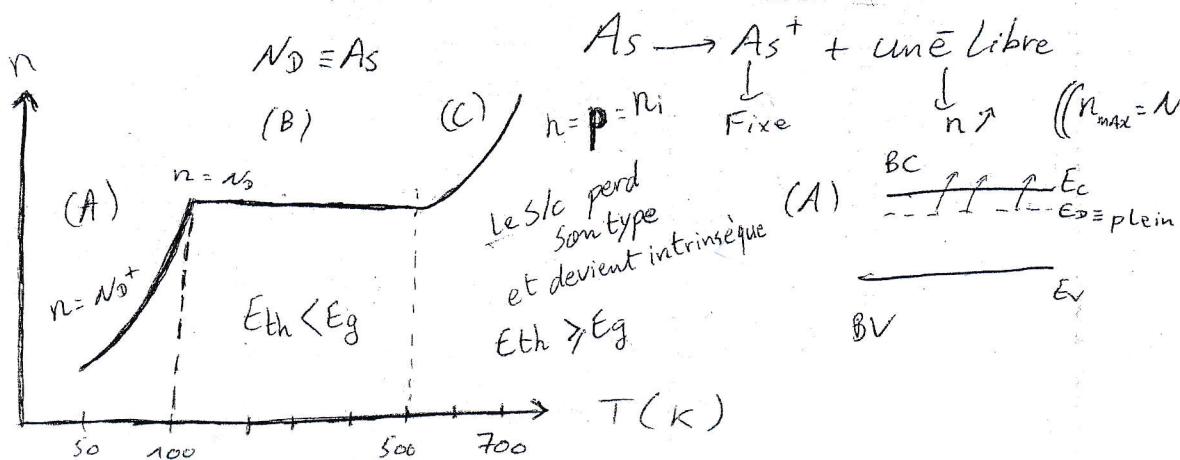
induction dans les s/c dopés; dopé = extrinsèque

a) s/c type n:

On obtient un s/c de type n si on rajoute dans le réseau de Si des éléments qui appartiennent à la 5^e colonne comme l'As

A T=0°K le s/c dopé est un isolant parfait

T↑ ⇒ Energie thermique ≥ 0,04 l'é de l'As se libère



$$n = N_D \text{ tant que } E_{th} < E_g$$

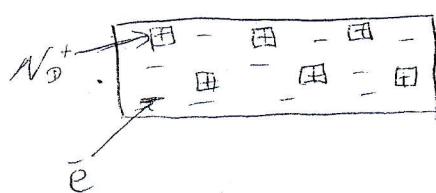
Pour $100 \leq T \leq 500$ °K La concentration des é reste fixe et égale à n_D . On dit que le s/c est de type n.

Conductivité dans un s/c type n:

$$\nabla_n = q n K_n + q p K_p$$

Or pour un s/c type n: La concentration des é est très grande par rapport à la concentration des trous, par conséquent:

$$\nabla_n \approx q n K_n \quad \left. \begin{array}{l} \\ n = N_D \end{array} \right\} \boxed{\nabla_n = q N_D K_n}$$



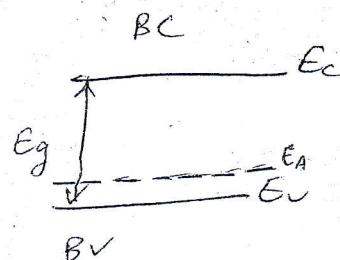
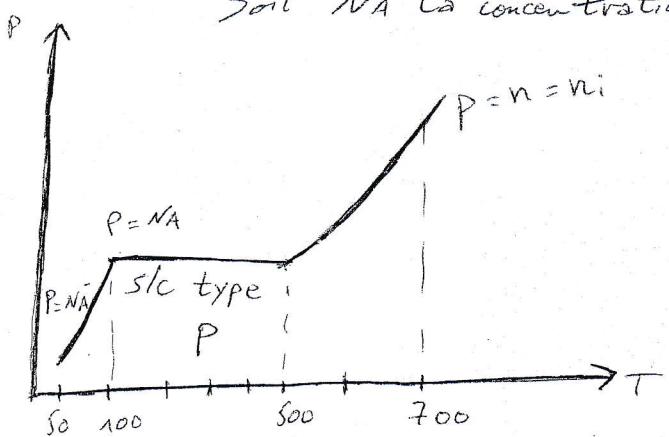
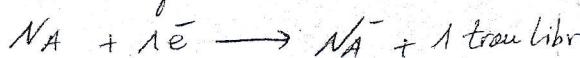
Représentation schématique d'un s/c type n

b) s/c type p:

On obtient un s/c de type p si dans un Réseau de Si + IV on rajoute des éléments qui appartiennent au groupe III

comme le Ga ou le B (des accepteurs)

Soit N_A la concentration des accepteurs introduits dans le réseau



$$\nabla_P = qnK_h + qpK_p$$

Pour un slc type P : $p \gg n \rightarrow$ les é sont minoritaires

$$\Rightarrow \nabla_P \approx qpK_p \quad \left. \begin{array}{l} \\ p = N_A \end{array} \right\} \boxed{\nabla_P = qN_A K_p}$$

Représentation schématique d'un slc type P :

